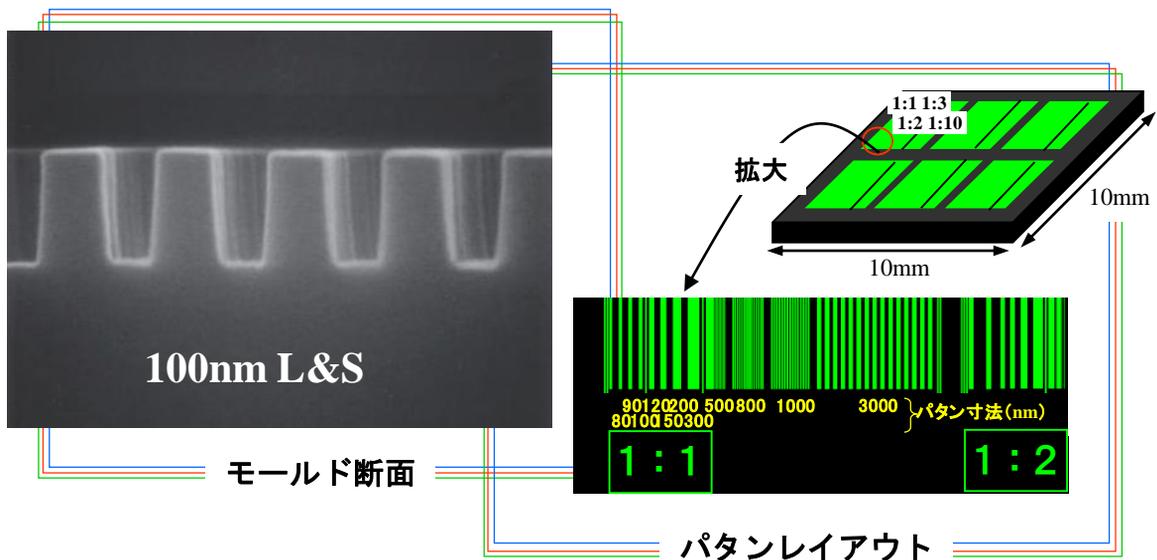


石英製ナノインプリント用モールド 標準タイプ(L&S) NIM-PHL80

Mold for Nanoimprinting NIM-PHL80

ナノメートル領域の微細かつ高精度パターンを提供
石英製でUV硬化/ホットエンボスどちらの方式にも使用できます



【仕様】

■基板

材質 : 石英
外形サイズ : 10mm角
厚み : 0.6mm

■パターン（凹タイプ）

領域サイズ : 約9mm角
種類 : ライン&スペース
ライン幅 : 80、90、100、120、150、200、300、500、800、1000、3000nm
デューティ比 : 1:1、1:2、1:3、1:10
高さ : 200nm

ご注意：本カタログに記載された仕様等は代表値であり、保証することを意味するものではありません。
また、仕様等は製品改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承下さい。

●お問い合わせ先

NTTアドバンステクノロジー株式会社

グローバル事業本部 営業部門
〒243-0124 神奈川県厚木市森の里若宮3-1
NTT厚木研究開発センター内
TEL : 046-270-2075 FAX : 046-270-2077
<http://www.ntt-at.co.jp>
<http://www.keytech.ntt-at.co.jp>